(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-238086

(43)公開日 平成4年(1992)8月26日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup>		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
B41M	5/26						
G11B	7/24	Α	7215-5D				
			8305-2H	B41M	5/26	Y	

審査請求 未請求 請求項の数2(全 5 頁)

(21)出願番号	特顧平3-19235	(71)出願人	000006747
			株式会社リコー
(22)出顧日	平成3年(1991)1月21日		東京都大田区中馬込1丁目3番6号
		(72)発明者	戸村 辰也
			東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
			会社リコー内
		(74)代理人	弁理士 小松 秀岳 (外2名)
			·

#### (54) 【発明の名称】 光情報記録媒体

### (57)【要約】 (修正有)

【目的】 500~700 nmの短波長光により情報記録が可能な高記録密度の光情報記録媒体を提供すること。

【構成】基板上に直接又は下引層を介して記録層を設け、さらに必要に応じて保護層を設けてなる光情報記録 媒体において、前記記録層中に下記式(1),(2)で示され る化合物を少なくとも1種合有してなることを特徴とす る光情報記録媒体である。



(R1~R8は同じであっても異なっていてもよく、水素、水酸基、ハロゲン、置換又は未置換のアルキル基、アルキルアミノ基、アルコキシ基、アミノ基、ニトロ基、アシル基、アリール基、アラルキル基、モルフォリノ基、又、上記一般式中で他の芳香族環と縮合可能な部品が他の芳香族環と縮合されてもよい)

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に直接又は下引層を介して記録層 を設け、さらに必要に応じて保護層を設けてなる光情報 記録媒体において、前記記録層中に下記 [化1]、[化 2] で示される化合物を少なくとも1種含有してなるこ とを特徴とする光情報記録媒体。

【化1】

[化2]

([化1]、[化2] おいて、R1~R8 は同じであっ ても異なっていてもよく、水素、水酸基、ハロゲン、橙 換又は未置換のアルキル基、アルキルアミノ基、アルコ キシ基、アミノ基、ニトロ基、アシル基、アリール基、 アラルキル基、モルフォリノ基、又、上記一般式中で他 20 の芳香族環と縮合可能な部品が他の芳香族環と縮合され てもよい)

【請求項2】 請求項1記載の光情報記録媒体に波長が 500~700nmの間にあるレーザ光で記録する高密 度記録方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は光情報記録媒体に関す

【従来の技術】これまで提案されている光情報記録媒体 30 には次のようなタイプのものがある。

- (a) 低融点金属薄膜を記録層に用いたもの
- (b) 反射膜と有機光吸収層の2層構造型記録層とし たもの
- (c) 高反射率の有機色素膜を記録層に用いたもの 上記(a)のタイプの記録媒体は低融点金属のTe等を 主成分とした薄膜により記録層を構成したもので、穴あ け型と、結晶ーアモルファスの相転移に伴う反射率変化 を利用した相変化型がある。このタイプの記録媒体は保 存安定性が悪く、穴あけ型のものは分解能が低く記録密 40 下に示す。 度があがらず、また相変化型のものは製造条件が繋かし くコストが高くなるという欠点がある。上記(b)のタ イブの記録媒体は金属の反射膜上に有機光吸収層をコー ティングにより設け、該有機光吸収層にレーザ光を照射 して窪みを作り、情報の記録を行うものである。この夕 イブの記録媒体は、記録層が金属反射膜上に有機吸収層 を積層した2層構造となっているため製造が面倒であ

り、また光や熱によって変形又は変質しない金属の反射 層を持つため基板側からの記録・再生が難かしいという 欠点がある。

【0002】上記(c)のタイプの記録媒体は基板上に 反射率の高い有機色素薄膜を記録層として設けたもので ある。有機色素薄膜は融点、分解温度が高く、熱伝導率 も低いので高感度、高C/N化、高信頼性が期待でき、 また膜形成がコーティングにより可能なため最産性が良 く、低コスト化が期待できる等の利点がある。従来から 10 光ディスクは、大容量高密度記録が特徴とされている が、記録密度をさらに向上させるためには現状の半導体 レーザを用いる限り限界に近い状態まできている。それ は、光ディスクの記録密度が記録再生に用いられる光の 波長により大きく支配されているからであり、大体記録 再生波長と同程度の記録ビットの記録再生が限界とされ ているからであり、したがって、現在世の中で用いられ ている記録再生用光源の半導体レーザの波長が約800 nmであるので最小配録ピットは0.8μm程度であ る。この最小記録ピットを更に小さくするためには、記 録再生波長を短くしなければならない。近年これらに用 いられる短波長レーザの開発が盛んに進められておりガ スレーザの小型化、半導体レーザと非線形光学素子との 組合せによるブルーレーザまた半導体レーザそのものの 短波長化が計られている。このように短い波長の光源、 例えば700~500nmの光を用いれば記録ピットを 小さくすることが可能となり、記録密度は従来の約1. 3~2. 5倍以上にすることが可能となる。本発明は、 これら短波長光源を用いた大容量光メモリシステムに用 いる光情報記録媒体を提供することを目的とする。

[0003]

【課題を解決するための手段】本発明者は、鋭意検討し た結果、記録層中に特定の化合物を含有せしめることが 有効であることを知見し、本発明に至った。すなわち、 本発明は、基板上に直接又は下引層を介して記録層を設 け、さらに必要に応じて保護層を設けてなる光情報記録 媒体において、前記記録層中に下記 [化1] 、 [化2] で示される化合物を少なくとも1種含有してなることを 特徴とする光情報記録媒体である。本発明に使用する前 記[化1]、[化2]の化合物として好ましいものを以

[化3]

[0004]

【表1】

۶											4
	No.	No. 1	Ho. 1	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	Bo. 7	No. B	No. 9	No. 10
	x	s	s	S	5	5	5	s	s	8	s
	1	н	н	H	н	н	н	н	Ħ	н	Н
	2	н	OE	н	н	B	ъу В-В	Вг	н	<b>(</b>	H-HI Ei
	3	H	н	н	н	H	н	н	н	н	H
	4	н	н	H	н	Вг	н.	NB 3	NH 3	н	Н
	6	н	н.	H	н	н	н	н	н	H	н.
	6	н	н	Ħ	н	н	Ĥ	н	н	н	H .
	7	-N-	*****	-N(C	(2)	н	Вх		C I	ĦŢ	Z.
	8	н	н	н	н	н	н	н	ÌН	н	н
	9	н	H	н	н	. н	н	н	н	н	н

【表2】表1 つづき

[0005]

,										
No.	Ne11	Na 11	B013	No 14	Ne15	No15	No17	K+18	No 19	No. 20
х	9	Ø	\$	0	0	0	o	0	0	0
1	н	Me	н	M e	н	н	Mare :	н	H	Н
2	н	н	В	H	н	н	H	. н	н	н
8	н	н	н	н	н	н	н	н	н	н
4	н	н	C 1	н	н	H	C 1	н	н	н
5	H	H.	н	なし	н	н	н	н	н	н
6	H	н	H	H	н	н	н	н	н	н
7	E1 -H	# \ Z _ #	RI PAR	Ж	-OI1	-И(С На) Б	*	Ċ.	-OE	- P h
8	H	н	н	н	н	н	В	н	н	н
g	Н	н	н	н	H	H	н	н	н	н

【0006】次に、本発明の光情報記録媒体に用いる他 の構成要素について説明する。

#### 其板

基板の必要特性としては基板側より記録再生を行う場合 のみ使用レーザ光に対して透明でなければならず、記録 層側から行う場合は透明である必要はない。基板材料と しては例えばポリエステル、アクリル樹脂、ポリアミ ド、ポリカーボネート樹脂、ポリオレフィン樹脂、フェ ノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリイミドなどのプラスチ ック、ガラス、セラミックあるいは金属などを用いるこ とができる。なお、基板の表面にはトラッキング用の案 内溝や案内ピット、さらにアドレス信号などのプレフォ 一マットが形成されていてもよい。

### 下引き層

下引き層は(a)接着性の向上、(b) 水又はガスなど のパリヤー、(c) 記録層の保存安定性の向上及び (d) 反射率の向上、(e)溶剤からの基板の保護、 (f) 案内滯、案内ピット、プレフォーマットの形成な どを目的として使用される。 (a) の目的に対しては高 分子材料例えばアイオノマー樹脂、ポリアミド樹脂、ビ 二ル系樹脂、天然樹脂、天然高分子、シリコーン、液状 ゴムなどの種々の高分子物質及びシランカップリング剤 などを用いることができ、(b)及び(c)の目的に対 50 性、熱溶融性樹脂も用いることができる。本発明におい

しては上記高分子材料以外に無機化合物例えばSi Oz, MgFz, SiO, TiOz, ZnO, TiN, S 30 iNなど、金属または半金属例えばZn、Cu、S、N i、Cr、Ge、Se、Au、Ag、Alなどを用いる ことができる。また、(d) の目的に対しては金属、例 えば、AI、Ag、等や、金属光沢を有する有機薄膜、 例えば、メチン染料、キサンテン系染料等を用いること ができ、(e)及び(f)の目的に対しては、紫外線硬 化樹脂、熱硬化樹脂、熱可塑性樹脂等を用いることがで きる。

## 【0007】保護層

保護層は、(a)光反射吸収層をその傷、ホコリ、汚れ 40 等から保護する。(b) 光反射吸収層の保存安定性の向 上、(c)反射率の向上等を目的として使用される。こ れらの目的に対しては、前配下引き層に示した材料を用 いることができる。また無機材料として、SiO、Si O2なども用いることができ、有機材料として、ポリメ チルアクリレート、ポリカーポネート、エポキシ樹脂、 ポリスチレン、ポリエステル樹脂、ビニル樹脂、セルロ 一ス、脂肪族系炭化水素樹脂、芳香族系炭化水素樹脂、 天然ゴム、スチンプタジエン樹脂、クロロプレンゴム、 ワックス、アルキッド樹脂、乾性油、ロジン等の熱軟化

て、前記下引き層及び保護層には記録層の場合と同様 に、安定剤、分散剤、難燃剤、滑剤、帯電防止剤、界面 活性剤、可塑剤等を含有させることができる。本発明の 光情報記録媒体は、基本的には基板上に請求項中化合物 を主成分とする有機色素からなる記録層を設けることに より構成されるが、必要に応じて基板と記録層との間に 下引き層をあるいは記録層の上に保護層を設けることが できる。また、このようにして構成された一対の記録媒 体を記録層を内側にして他の基板と空間を介して密封し たエアーサンドイッチ構造にしてもよく、あるいは保護 10 実施例2. 層を介して接着した密着サンドイッチ (貼合せ) 構造に してもよい。記録層の膜厚は100Å~10μm、好ま しくは200A~2μmである。記録層の形成方法とし ては、蒸着、CVD法、スパッタ一法の他、溶剤塗工 法、例えば、浸漬コーティング、スプレーコーティン グ、スピナーコーティング、プレードコーティング、**ロ** ーラコーティング、カーテンコーティング等を用いるこ とができる。

#### [0008]

【実施例】実施例1. 厚さ1. 2mmのPMMA基板上 20 【0009】 にアクリル系フォトポリマーにより、ピッチ1. 3 μm のら線状の案内溝を設けた基板上に前記化合物例No. 1を真空蒸着により厚さ900人の記録層を形成し、こ れをエアーサンドイッチタイプに封止し、光情報記録媒 体とした。この時の膜の最大吸収波長は695nmであ

R

った。上記光情報記録媒体を、発振波長632.8nm のHe-Neレーザ光を用いる。0mwパワーで以下の 条件で記録を行なった。

線速 2.1m/sec

記録周波数 1.6MHz

ヒックアップレンズNA:0.5

上記記録位置を記録に用いた装置でパワーを0.2mW の連続光にして再生を行なったところ、スキャニングバ ンド幅30kHzで47dBのC/N比を得た。

実施例1において基板をポリカーポネート射出成形基板 に変え、化合物を前配化合物例No. 2とし、同様に光 情報記録媒体を得た。この時の膜の最大吸収波長は、5 89nmであり、C/N比、45dBを得た。 実施例3.

実施例2において、化合物を前記化合物例No. 14と して以下同様に光情報記録媒体を得た。この時の膜の最 大吸収波長は、595nmであり、C/N比、46dB を得た。

【発明の効果】以上説明したように、本発明の光情報記 録媒体は、記録密度が従来の1.3~2.5倍以上と非 常に大きく、短波長半導体レーザ用記録材料とし有用で ある。